

# KITとNVIDIAとの学術連携協力協定 締結式 会場案内

【日 時】 2026年 2月 3日(火) 13:30~15:00 (開場13時)

【受付場所】 金沢工業大学 扇が丘キャンパス **31号館 2F**  
屋外の階段にて **⑤2F 出入口ドア** へお越しください

【駐 車 場】 **学生駐車場** をご利用ください 【注】31号館敷地内に駐車できません

【KITキャンパスマップ】 **31号館** : 以下URL内 **Q**

[https://www.kanazawa-it.ac.jp/about\\_kit/ogigaoka.html](https://www.kanazawa-it.ac.jp/about_kit/ogigaoka.html)

以下マップをご参考のうえ、**31号館2F 受付** へお越し願います。

## ①学生駐車場 出入口



当日、ゲートバー横のスペースをお車の出入用に開放しております

【注】ゲートバーから出入りはできません

## ③31号館 敷地 出入口



1F・4F 国際高等専門学校

タクシーご利用の場合  
“国際高専”とお伝えください

## ④31号館 外階段 ⇒ ⑤2F出入口ドア

